Part I – Common Source Amplifier:

(a) Design this circuit to achieve the requirements:

$$\left\{\begin{array}{l} \text{under TT corner, 25°C L=2um} \\ \text{V}_{\text{TH}} \approx 0.35 \text{ V} \\ \text{MnCox} \approx 305.025 \text{x} 10^{-6} \end{array}\right\} \text{ (from hspice)}$$

2. Vout =
$$0.9 = V_{DD} - I_{D}R_{D} = 1.8 - I_{D}R_{D} = 0.9 \Rightarrow I_{D}R_{D} = 0.9 \Rightarrow \frac{1}{2} \text{MinCox} \frac{W}{C} (V_{GS} - V_{TH})^{2} R_{D} = 0.9 \Rightarrow \frac{W}{L} R_{D} = 19.507 \text{ k}$$

3.
$$V_{GS} - V_{TH} = 0.9 - 0.35 = 0.55 > 0 \Rightarrow MOS is on V_{DS} = 0.8 > V_{GS} - V_{TH} = 0.55 \Rightarrow MOS is in sat.$$

⇒ take
$$\frac{W}{L}=1$$
 ⇒ $R_D=19.507$ ksl ⇒ take $R_D=24$ ksl \therefore 有 Y_D 的 並 聯 且 V_{TH} 比 0.35 \times

第 1 次測試:

Design parameter: W/L= 1 , L = 2 μ m , R_D= 24k Ω

Av	-2.9635(V/V)	g _m	128.31 μ $\Omega^{\text{-}1}$
V _{out}	917.42 mV	V_{th}	0.354 V
I _D	36.77 μΑ	beta	302.60 μ
		$\mu_n C_{ox}$	$302.60~\mu$

觀察與微調:

如同先前預估的一樣 V_{th} 確實提高了一些,然而 V_{out} 已超過許多,依照 V_{out} = $V_{DD}-I_DR_D$,若將 R_D 提高將可以壓低 V_{out} ,且提高 R_D 可以稍增加 Gain,試算:

$$V_{out} = 0.9 = V_{DD} - I_D R_D \implies I_D R_D = 0.9 \implies R_D = \frac{0.9}{36.77 \text{uA}} = 24.47 \text{ k}\Omega$$

試取 R_D = 24.5 kΩ。

第 2 次測試:

Design parameter: W/L= 1, L = 2 μm , R_D = 24.5k Ω

Av	-3.019 (V/V)	g _m	128.22 μ Ω ⁻¹
V _{out}	899.74 mV	V_{th}	0.354 V
I _D	36.74 <i>μ</i> A	beta	302.59μ
		μ _n C _{ox}	302.59 μ

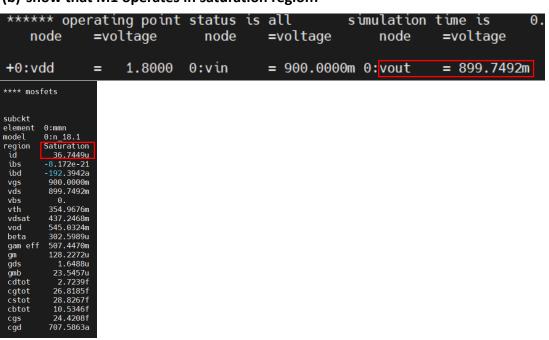
觀察與微調:

已達到所求的規格 Vout = 0.9 ± 9mV、Av > 3

發現:

- 1. 調整 Ro 對 Vth 影響不大,因未影響到 VsB
- 2. 調整 R_D 對 μ_nC_{ox} 影響不大。
- 3. 調整 RD 對 gm 影響不大。
- 4. 調整 RD 對 ID 影響不大。

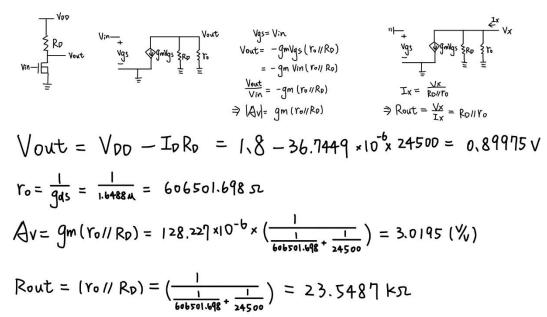
(b) show that M1 operates in saturation region:



(c) print out:

- (1) the small signal gain from Vin to Vout
- (2) the output impedance

(d) hand-calculation:



(e) error rate and the error comes from:

AC gain error:

error rate =
$$\frac{simulation-hand}{hand} * 100\% = \frac{3.0191-3.0195}{3.0195} * 100\% = -0.013\%$$

output impedance error:

error rate =
$$\frac{simulation - hand}{hand} * 100\% = \frac{23.5489k - 23.5487k}{23.5487k} * 100\% = 0.00084\%$$

Vout 與 Gain 的誤差小到可以忽略,推測誤差來源可能僅是單純計算上取值所產生的,應該未有其他 Non-ideal Effect 影響,也可推測公式為正確。

(f) table:

	Specification	simulation	hand-calculation
$\mathbf{V}_{ extbf{DD}}$	1.8V		
$ m V_{in,DC}$	0.9V		
M ₁ (W/L, m)	_	2 um/2 um	ratio: m=1
R_{D}	< 50kΩ 24.5 kΩ		
$V_{out,DC}$	0.9V±1%	899.748 mV	899.750 mV
gain A _v	> 3V/V	3.0191 %	3.0195 %
output impedence	_	23.5489 KS	23,5487 KJ
I_{D}	-	36.7449 MA	-

Part II - Common Gate:

(a) Design this circuit to achieve the requirements:

$$\begin{cases} under \ TT \ corner, \ 25^{\circ}C \ L = 1 \ um \\ V_{TH} \approx 0.39 \ v \\ UnCox \approx 311.0321 \ x_{10}^{-6} \end{cases}$$
 (from hspice)
$$I_{D}R_{D} = 0.9 \quad \Rightarrow \frac{1}{2}UnCox \frac{W}{L} (V_{65} - V_{TH})^{2}R_{D} = 0.9 \quad \Rightarrow \frac{W}{L} R_{D} (V_{B} - 0.89)^{2} = 5787.183... (a)$$

$$Av = gmRo = Mn(ax \frac{W}{L} (VGS - V_{1H}) RD > 9 \Rightarrow \frac{W}{L} R_0 (V_B - 0.89) > 28.935 k (b)$$

$$V_{GS}-V_{TH}=V_{B}-0.89>0$$
 \Rightarrow $V_{B}>0.89$ for MOS on $V_{DS}>V_{GS}-V_{TH}$ \Rightarrow $V_{DS}-V_{IN}>V_{B}-V_{IN}-V_{TH}$ \Rightarrow $V_{B}< V_{OUT}+V_{TH}=1.29$ v for MOS SAT. \Rightarrow choose $V_{B}=1$ v s.t. (a)(b)有交集

(a)
$$\Rightarrow \frac{W}{L}R_D = 478.279k$$
 (b) $\Rightarrow \frac{W}{L}R_D > 263.045k$

Take Ro=90k2 > 2=5,3142

第 1 次測試:

Design parameter: W/L= 5.3 , L = 1 μm , R_D= $90k\Omega$

Av	10.8829 (V/V)	gm	156.316 μ Ω ⁻¹
V _{out}	733.1321 mV	V_{th}	0.389 V
I _D	11.854 μΑ	beta	1.6491 m
		$\mu_n C_{ox}$	311.151 μ

觀察與微調:

 V_{th} 、 $\mu_n C_{ox}$ 與預估的值差不多,然而 V_{out} 還離 0.9v 差很遠,觀察 V_{out} 和 A_v 的公式:

$$A_V = g_m R_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th}) R_D$$

$$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 R_D$$

可以發現如果要提高 V_{out} 的值有兩個做法,可以升高 V_{th} 的值、降低 W/L 的值或是降低 R_D 的值,然而我發現如果升高 L(降低 W/L 的值),雖然會使得 V_{th} 降低使得 V_{out} 升高,然而 $\mu_n C_{ox}$ 降低的比例更多使得 A_V 大幅下降,所以我打算只調整 R_D 的值,這樣就不太會影響 $\mu_n C_{ox}$ 和 I_D 。

故試取 R_D=75 kΩ。

第 2 次測試:

Design parameter: W/L= 5.3 , L = 1 μm , R_D = 75k Ω

Av	10.5226 (V/V)	g _m	161.386 μ Ω-1
V _{out}	881.3894 mV	V_{th}	0.388 V
I _D	12.2481 μΑ	beta	1.6491 μ
		$\mu_n C_{ox}$	311.151μ

觀察與微調:

如同先前預估的一樣調整 R_D 的值,不太會影響 $\mu_n C_{OX}$ 和 I_D ,然而 V_{out} 離目標差一點,依照 V_{out} = V_{DD} - $I_D R_D$,試算:

$$V_{out} = 0.9 = V_{DD} - I_D R_D \ \Rightarrow \ I_D R_D = 0.9 \ \Rightarrow \ R_D = \frac{0.9}{12.2481 \mu A} \ = 73.48 \ k\Omega$$

試取 R_D = 73.5 kΩ。

第 3 次測試:

Design parameter: W/L= 5.3 , L = 1 μm , R_D = 73.5k Ω

Av	10.3906 (V/V)	gm	161.758 μ Ω ⁻¹
V _{out}	897.2135 mV	V_{th}	0.388 V
I _D	12.2828 μΑ	beta	1.6491μ
		$\mu_n C_{ox}$	311.151μ

觀察與微調:

已達到所求的規格 Vout = 0.9 ± 9mV、Av > 0.9

發現:

- 1. 調整 R_D 對 V_{th} 影響不大,因未影響到 V_{SB}
- 2. 調整 R_D 對 μ_nC_{ox} 影響不大。
- 3. 調整 R_D 對 g_m 影響不大。
- 4. 調整 R_D 對 I_D 影響不大。

(b) show that M1 operates in saturation region:

```
***** operating point status is all
                                               simulation time is
                                                                       Θ.
            =voltage
   node
                                    =voltage
                                                           =voltage
                           node
                                                   node
+0:vb
            = 1.0000 0:vdd
                                        1.8000 0:vin
                                                           = 500.0000m
+0:vout = 897.2135m
**** mosfets
subckt
element
         0:mmn
model
         0:n_18.1
region
         Saturation
 id
         12.2828u
         -2.153e-21
-177.3759a
 ibs
 ibd
          500.0000m
vgs
vds
          397.2135m
          0.
388.6071m
vbs
vth
          124.8095m
vdsat
          111.3929m
vod
           1.6491m
beta
gam eff
          507.4460m
          161.7582u
           2.1701u
gds
           32.7743u
gmb
           7.6098f
cdtot
           36.2225f
cgtot
cstot
           40.5861f
cbtot
           20.3416f
           31.4655f
cgs
            1.9063f
cgd
```

(c) print out:

- (1) the small signal gain from Vin to Vout
- (2) the input impedance
- (3) the output impedance

(d) hand-calculation, error rate and the error comes from:

AC gain error:

error rate =
$$\frac{simulation - hand}{hand} * 100\% = \frac{10.3906 - 10.3913}{10.3913} * 100\% = -0.0067\%$$

output impedance error:

error rate =
$$\frac{simulation-hand}{hand} * 100\% = \frac{63.3901k-63.3893k}{63.3893k} * 100\% = 0.0013\%$$

input impedance error:

error rate =
$$\frac{simulation - hand}{hand} * 100\% = \frac{7.0737k - 7.0732k}{7.0732k} * 100\% = 0.007\%$$

V_{out,DC} error:

error rate =
$$\frac{simulation-hand}{hand} * 100\% = \frac{897.2135m-897.214m}{897.214m} * 100\% = -0.00005\%$$

Vout、Gain 與 output input impedance 的誤差小到可以忽略,推測誤差來源可能僅是單純計算上取值所產生的,應該未有其他 Non-ideal Effect 影響,也可推測公式為正確。

(e) table:

	Specification	simulation	hand-calculation
$ m V_{DD}$	1.8V		
${ m V_{in,DC}}$	0.5V		
M_2 (W/L, m)	- 5.3um/(um ratio:5.3 m=1		ratīo:5.3 m=1
R_{D}	< 100kΩ 73.5 kr.		.5 kr
$ m V_{out,DC}$	0.9V±1%	897. 2135 mV	897.2140mV
gain $ \mathbf{A}_{\mathrm{v}} $	> 9V/V	10.3906 %	10.3913 %
input impedence	-	7.0137 KJ	7.0732 kr
output impedence	-	63.3901 kr	63.3893 KJ
I_{D}	-	12、2828 MA	1-1

Part III – Source Follower:

(a) Design this circuit to achieve the requirements:

$$\begin{cases} \text{under TT corner, } 25^{\circ}\text{C} \quad L=2\text{ um} \\ V_{TH} \approx 0.355 \text{ V} \\ \text{UnCox} \approx 304.961 \times 10^{-6} \end{cases} \text{ (from hspice)} \\ \text{1. Vout} = \text{IoRs} = \frac{1}{2} \text{MnCox} \frac{\text{W}}{\text{U}} \left(\text{VGs-VTH} \right)^{2} \text{Rs} = 0.9 \Rightarrow \frac{1}{2} \times 304.961 \times 10^{-6} \times \frac{\text{W}}{\text{U}} \left(0.6 - 0.35 \right)^{2} \text{Rs} = 0.9 \\ \Rightarrow \frac{\text{W}}{\text{U}} \text{Rs} = 94.436 \text{ k} \\ \text{2. Av} = \frac{9\text{mRs}}{1+9\text{mRs}} > 0.75 \Rightarrow 9\text{mRs} > 0.75 + 0.759\text{mRs} \Rightarrow 9\text{mRs} > 3 \Rightarrow \text{MnCox} \frac{\text{W}}{\text{U}} \left(\text{Vas-VTH} \right) \text{Rs} > 3 \\ \Rightarrow \frac{\text{W}}{\text{U}} \text{Rs} > 39.348 \text{ k} \\ \text{I take} \quad \frac{\text{W}}{\text{U}} = 1.5 \quad \text{Rs} = 63 \text{ k}\text{SL} \end{cases}$$

第 1 次測試:

Design parameter: W/L= 1.5, L = 2 μm , R_S= 63k Ω

Av	853.67m(V/V)	g _m	98.016 μ Ω ⁻¹
V_{out}	885.121 mV	V_{th}	0.352 V
I _D	14.05 μΑ	beta	457.291 μ
		$\mu_n C_{ox}$	304.861 μ

觀察與微調:

Vth、μnCox 與預估的值差不多,然而 Vout 還沒滿足條件,觀察 Vout 和 Av 的公式:

$$A_V = \frac{R_S}{\frac{1}{\mu_n C_{OX} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})} + R_S}$$

$$V_{out} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 R_S$$

可以發現如果要提高 V_{out} 的值有兩個做法,可以降低 V_{th} 的值或是升高 R_{S} 的值,我們可以發現, V_{out} 對 V_{th} 是一個平方關係式,而 A_{V} 對 V_{th} 是近似一個線性關係,但影響又不會像 V_{out} 一樣那麼直接且大,所以如果降低 V_{th} 應該可以有效地降低 V_{out} 而不去降低太多 A_{V} ,在 HW1 時,我們知道當 L 增加時,因為 short channel effect 的關係, V_{th} 會下降,故試取 $L=2.5\mu m$ 。

第 2 次測試:

Design parameter: W/L= 1.5 , L = 2.5 μm , R_S = 63k Ω

Av	854.44 m(V/V)	gm	98.19 μ Ω ⁻¹
V_{out}	891.128 mV	V_{th}	0.343 V
I _D	14.14 μΑ	beta	455.61 μ
		$\mu_n C_{ox}$	303.74 μ

觀察與微調:

已達到所求的規格 Vout = 0.9 ± 9mV 、Av > 0.75

發現:

- 1. 調整 Rs 對 Vth 、μnCox、 gm、ID 影響不大。
- 2. 調整 W/L 對 $g_m \setminus I_D$ 影響較大,對 $V_{th} \setminus \mu_n C_{ox}$ 的影響不大。
- 3. 調整 L 對 Vth、μnCox 的影響較大,對 gm、ID 影響不大。

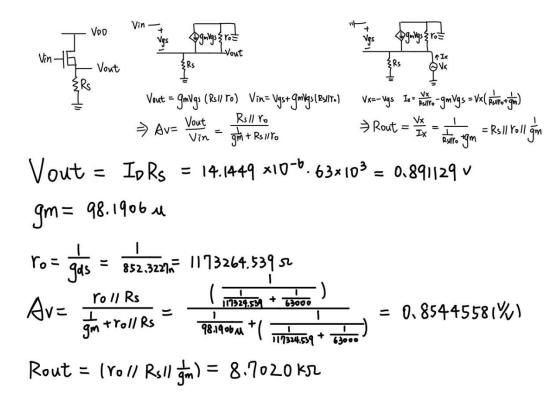
(b) show that M1 operates in saturation region:

```
***** operating point status is all
                                                            simulation time is
                                                                                            0.
               =voltage
                                   node
                                              =voltage
                                                                 node
                                                                            =voltage
                                                    1.5000
+0:vdd
                                0:vin
                                                               0: vout = 891.1284m
                     1.8000
**** mosfets
subckt
element
        0:mmn
model
        0:n_18.1
region
         Saturation
         14.1449u
id
         -2.646e-21
 ibs
         -306.5143a
 ibd
          608.8716m
vgs
          908.8716m
vds
vbs
         343.2443m
227.5742m
 vth
vdsat
          265.6273m
vod
         455.6168u
507.4461m
beta
gam eff
          98.1906u
gds
         852.3227n
18.7049u
gmb
cdtot
           4.9251f
cgtot
          62.5877f
cstot
          66.3900f
cbtot
           23.3332f
           56.5278f
cgs
cgd
            1.2746f
```

(c) print out:

- (1) the small signal gain from Vin to Vout
- (2) the output impedance

(d) hand-calculation, error rate and the error comes from:



AC gain error:

error rate =
$$\frac{simulation - hand}{hand} * 100\% = \frac{0.8544481 - 0.8544558}{0.8544558} * 100\% = -0.0009\%$$

output impedance error:

error rate =
$$\frac{simulation - hand}{hand} * 100\% = \frac{8.7025k - 8.7020k}{8.7020k} * 100\% = 0.0057\%$$

V_{out,DC} error:

error rate =
$$\frac{simulation - hand}{hand} * 100\% = \frac{0.891128 - 0.891129}{0.891129} * 100\% = -0.00011\%$$

 V_{out} 、Gain 與 output impedance 的誤差小到可以忽略,推測誤差來源可能僅是單純計算上取值所產生的,應該未有其他 Non-ideal Effect 影響,也可推測公式為正確。

(e) table:

	Specification	simulation	hand-calculation
$\mathbf{V}_{ extsf{DD}}$	1.8V		
$ m V_{in,DC}$	1.5V		
M ₃ (W/L, m)	- 3.75 mm/2.5 mm ratio: 1.5 m=1		
$\mathbf{R}_{\mathbf{s}}$	< 80kΩ 63kΩ		kΩ
$V_{out,DC}$	0.9V±1%	891.128mV	891.129 mV
gain $ \mathbf{A}_{\mathrm{v}} $	> 0.75V/V	0\85 444 81 %	0.8544558 %
output impedence	-	8.7025ks	8.7020Ks
I_{D}	=	14.1449 MA	=